

國立政治大學科技管理研究所
碩士論文

污染技術發展歷程的專利分析
—以氟氯碳化物（CFC）為例

The Developing Process of Pollution Technology
– Patent Analysis of CFC Technology after Montreal Protocol

指導教授：許牧彥 博士

研究生：柯玉佳 撰

中華民國 九十三年十月